

鶴岡工業高等専門学校		開講年度	平成30年度 (2018年度)		授業科目	電子工学
科目基礎情報						
科目番号	0111		科目区分		専門 / 必修	
授業形態	授業		単位の種別と単位数		履修単位: 2	
開設学科	創造工学科 (化学・生物コース)		対象学年		3	
開設期	通年		週時間数		2	
教科書/教材	半導体デバイス工学 (森北出版)					
担当教員	内山 潔					
到達目標						
現代社会を支える半導体材料とそれを応用した種々のデバイスについて、その構造や動作原理を理解し定量的に解析できる知識を身につける。						
ルーブリック						
	理想的な到達レベルの目安		標準的な到達レベルの目安		未到達レベルの目安	
評価項目1	半導体の物性について定量的に説明できる。		半導体の物性について定性的に説明できる。		半導体の物性を説明できない。	
評価項目2	種々の半導体デバイスの構造や動作原理を理解し、それらを定量的に解析できる。		種々の半導体デバイスの構造や動作原理を定性的に理解できる。		半導体デバイスの構造や動作原理を理解できない。	
学科の到達目標項目との関係						
教育方法等						
概要	半導体デバイスは現代社会を支える根幹となる電子デバイスであるが、本授業ではそれらの構造や動作原理について定量的に解説する。(定期試験90点、レポート等7点、出席・授業態度3点)					
授業の進め方・方法	講義形式で授業を行ない、その内容確認のため適宜レポートを課すので、予習より復習に力を入れて学習すること。					
注意点	定期試験の難易度は章末問題程度とするので、それらを自力で解けるように復習すること。					
事前・事後学習、オフィスアワー						
授業計画						
		週	授業内容		週ごとの到達目標	
前期	1stQ	1週	半導体の諸性質 1		半導体とは何かを理解できる。	
		2週	半導体の諸性質 2		種々の半導体の特徴について理解できる。	
		3週	電氣的性質 1		エネルギーバンド構造について理解できる。	
		4週	電氣的性質 2		電子の状態密度と分布関数について理解できる。	
		5週	電氣的性質 3		半導体中のキャリア密度について理解できる。	
		6週	半導体の電気伝導 1		移動度、キャリア密度と抵抗率の関係を理解できる。	
		7週	半導体の電気伝導 2		ホール効果について理解できる。	
		8週	中間試験		1-7週で学んだ内容を理解し、定量的に解析できる。	
	2ndQ	9週	中間試験解説		中間試験の内容を理解できる。	
		10週	半導体の電気伝導 3		拡散電流について理解できる。	
		11週	pn接合ダイオード 1		pn接合を定性的に理解できる。	
		12週	pn接合ダイオード 2		pn接合を定量的に理解できる。	
		13週	pn接合ダイオード 3		pn接合の空乏層容量と降伏を理解できる。	
		14週	ショットキーダイオード 1		金属・半導体接触を定性的に理解できる。	
		15週	ショットキーダイオード 2		金属・半導体接触を定量的に理解できる。	
		16週				
後期	3rdQ	1週	種々のダイオード		発光ダイオード等の種々のダイオードについて理解できる。	
		2週	バイポーラトランジスタ 1		バイポーラトランジスタの構造と接地方法を理解し、説明できる。	
		3週	バイポーラトランジスタ 2		バイポーラトランジスタの動作原理をバンド構造を用いて説明できる。	
		4週	バイポーラトランジスタ 3		バイポーラトランジスタの電流増幅率について理解し、定量的な説明ができる。	
		5週	バイポーラトランジスタ 4		バイポーラトランジスタの性特性を理解し、説明できる。	
		6週	種々のバイポーラデバイス1		HBTや電力制御デバイスの動作原理を理解し、説明できる。	
		7週	種々のバイポーラデバイス2		HBTや電力制御デバイスの動作原理を理解し、説明できる。	
		8週	中間試験		1-7週で学んだ内容を理解し、定量的に解析できる。	
	4thQ	9週	中間試験解説		中間試験の範囲を理解できる。	
		10週	MOS形トランジスタ 1		MOSキャパシタについて理解できる。	
		11週	MOS形トランジスタ 2		MOSキャパシタの動作原理を理解できる。	
		12週	MOS形トランジスタ 3		MOSFETの動作原理を理解できる。	
		13週	その他ユニポーラデバイス		他のユニポーラデバイスの特徴を理解し、説明できる。	
		14週	集積回路 1		基本的な集積回路 (cMOS回路等) について理解できる。	
		15週	集積回路 2		集積回路の作製方法について概要を理解できる。	
		16週				

モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標							
分類		分野	学習内容	学習内容の到達目標	到達レベル	授業週	
専門的能力	分野別の専門工学	電気・電子系分野	電子回路	ダイオードの特徴を説明できる。	4	前11,前12,前13,前14,前15,前16,後1,後2	
				ダイオードの特徴を説明できる。	4	前11,前12,前13,前14,前15,前16,後1,後2	
				バイポーラトランジスタの特徴と等価回路を説明できる。	4		
				バイポーラトランジスタの特徴と等価回路を説明できる。	4		
				FETの特徴と等価回路を説明できる。	4		
				FETの特徴と等価回路を説明できる。	4		
				利得、周波数帯域、入力・出力インピーダンス等の増幅回路の基礎事項を説明できる。	1		
				利得、周波数帯域、入力・出力インピーダンス等の増幅回路の基礎事項を説明できる。	1		
				トランジスタ増幅器のバイアス供給方法を説明できる。	1		
				トランジスタ増幅器のバイアス供給方法を説明できる。	1		
				演算増幅器の特性を説明できる。	1		
				演算増幅器の特性を説明できる。	1		
		電子工学	電子の電荷量や質量などの基本性質を説明できる。	4	前2,前3,前4		
			電子の電荷量や質量などの基本性質を説明できる。	4	前2,前3,前4		
			エレクトロンボルトの定義を説明し、単位換算等の計算ができる。	4	前3,前4,前5		
			エレクトロンボルトの定義を説明し、単位換算等の計算ができる。	4	前3,前4,前5		
			原子の構造を説明できる。	4	前1,前2		
			原子の構造を説明できる。	4	前1,前2		
			パウリの排他律を理解し、原子の電子配置を説明できる。	4	前2,前3		
			パウリの排他律を理解し、原子の電子配置を説明できる。	4	前2,前3		
			結晶、エネルギーバンドの形成、フェルミ・ディラック分布を理解し、金属と絶縁体のエネルギーバンド図を説明できる。	4	前3,前4,前5		
			結晶、エネルギーバンドの形成、フェルミ・ディラック分布を理解し、金属と絶縁体のエネルギーバンド図を説明できる。	4	前3,前4,前5		
			金属の電氣的性質を説明し、移動度や導電率の計算ができる。	3	前2,前6		
			金属の電氣的性質を説明し、移動度や導電率の計算ができる。	3	前2,前6		
			真性半導体と不純物半導体を説明できる。	4	前1,前2		
			真性半導体と不純物半導体を説明できる。	4	前1,前2		
			半導体のエネルギーバンド図を説明できる。	4	前3,前4,前5		
			半導体のエネルギーバンド図を説明できる。	4	前3,前4,前5		
			pn接合の構造を理解し、エネルギーバンド図を用いてpn接合の電流－電圧特性を説明できる。	4	前11,前12,前13		
			pn接合の構造を理解し、エネルギーバンド図を用いてpn接合の電流－電圧特性を説明できる。	4	前11,前12,前13		
			バイポーラトランジスタの構造を理解し、エネルギーバンド図を用いてバイポーラトランジスタの静特性を説明できる。	4	後3,後4,後5,後6		
			バイポーラトランジスタの構造を理解し、エネルギーバンド図を用いてバイポーラトランジスタの静特性を説明できる。	4	後3,後4,後5,後6		
			電界効果トランジスタの構造と動作を説明できる。	4	後10,後11,後12,後13,後14		
			電界効果トランジスタの構造と動作を説明できる。	4	後10,後11,後12,後13,後14		
評価割合							
	試験	発表	相互評価	態度	ポートフォリオ	レポート	合計
総合評価割合	90	0	0	3	0	7	100
基礎的能力	40	0	0	3	0	7	50
専門的能力	40	0	0	0	0	0	40
分野横断的能力	10	0	0	0	0	0	10